- 2019播 磨 第 42号
- 1 調達内容
- (2) 購入等件名及び数量 広域 X線 ビームライン多層膜分光素子用超高精度平面基板 P820 X 一式
- (4) 納入期限 令和2年3月27日
- (1)、(3)、(5)及び(6)2019播磨第41号に同じ。
- 2 競争参加資格 2019播磨第41号に同じ。
- 3 入札書の提出場所等
 - (5) 開札の日時及び場所 令和2年1月15日 14
 時00分 国立研究開発法人理化学研究所播磨事業所中央管理棟2階会議室A
 - (1)、(2)、(3)及び(4)2019播磨第41号に同じ。
- 4 その他 2019播磨第41号に同じ。
- 5 Summary
- (3) Nature and quantity of the products to be purchased: Ultra-precise plane-substrate

 P820X of multilayer monochromator for wide range x-ray BL 1 set
- (4) Delivery period: 27, Mar, 2020
- (1), (2), (5), (6), (7) and (8) The same with the notice above (No. 41)